(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年4月21日(21.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/036278 A1

(51) 国際特許分類7:

G03H 1/02

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/014238

(22) 国際出願日:

2004年9月29日(29.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

2003年10月8日(08.10.2003) 特願2003-348970

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): TDK 株式会社 (TDK CORPORATION) [JP/JP]; 〒1038272 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 Tokyo (JP).

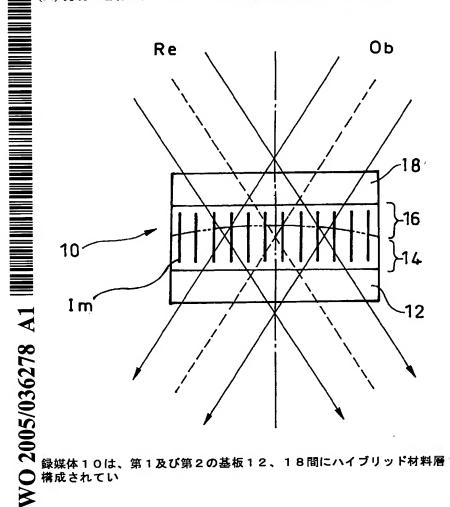
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 塚越 拓哉 (TSUKAGOSHI, Takuya) [JP/JP]; 〒1038272 東京都 中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社 内 Tokyo (JP). 吉成 次郎 (YOSHINARI, Jiro) [JP/JP]; 〒1038272 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社内 Tokyo (JP). 三浦 栄明 (MIURA, Hideaki) [JP/JP]; 〒1038272 東京都中央区日本橋一 丁目13番1号 TDK株式会社内 Tokyo (JP). 水島 哲郎 (MIZUSHIMA, Tetsuro) [JP/JP]; 〒1038272 東京 都中央区日本橋一丁目13番1号 TDK株式会社 内 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: HOLOGRAPHIC RECORDING MEDIUM AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

(54)発明の名称:ホログラフィック記録媒体及びその製造方法



(57) Abstract: A holographic recording medium (10) which comprises first and second substrates (12, 18) and, sandwiched between them, a hybrid material layer (14) and a photopolymer layer (16), wherein the hybrid material layer (14) comprises an inorganic glass and a photopolymer as main components, and a heat- or ultraviolet-cured photopolymer layer (16) is provided on the dried hybrid material layer (14) in such a manner that the sum of the thickness of the photopolymer layer and that of the hybrid material layer (14) becomes uniform, and the above second substrate (18) is adhered and fixed by using the photopolymer layer (16) as an adhesive layer; and a method for manufacturing the holographic recording medium. The holographic recording medium has an enhanced thickness, without the use of multiple layers or without being accompanied by the irregularity in the thickness, scattering, or the non-uniformity in the dynamic range.

ホログラフィック記録 (57) 要約: 層を、多層化することなく且つ厚み むらや散乱、ダイナミックレンジの 不均一性を伴うことなく厚膜化した ホログラフィック記録媒体及びその 製造方法。前記ホログラフィック記

録媒体10は、第1及び第2の基板12、18間にハイブリッド材料層14とフォトポリマー層16を挟み込んで 構成されてい

- (74) 代理人: 松山圭佑、外(MATSUYAMA, Keisuke et al.); 〒1510053 東京都渋谷区代々木二丁目10番12号 南新宿ビル Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。